

## ポスドク公募

募集分野(職種)	NIMS ポスドク研究員 (任期制)
募集人数	若干名
所属	光・電子材料ユニット、表界面構造・物性ユニット、ないし高輝度放射光ステーションの何れか (面談により決定)
業務(研究)内容	新物質・新現象の創製と解明に関する研究
応募資格	博士号取得後10年以内、または取得見込みの者 以下の経験を有することが望ましいが、新物質探索、新奇現象の発見への意気込みをもつ者を優先し、原則経験を問わない。 1 非晶質を含む無機物質の粉体・バルク合成や薄膜・単結晶成長 2 電子顕微鏡法やX線回折法等による組成・構造解析 3 固体物性の知見に基づく材料特性評価や電子論的解析
着任時期	2012年10月1日以降の早い時期
任期	1年契約(1年ごとの審査により更新あり)、最長3年。
勤務地	独立行政法人物質・材料研究機構 (茨城県つくば市内。ただし、高輝度放射光ステーションの場合、兵庫県佐用郡 SPring-8 内)
勤務時間	1日7時間45分、ないし、裁量労働制、週5日。
休日・休暇	土、日、祝祭日、その他、当機構の規程に準ずる。
給与・待遇	NIMS 任期制給与規程に準ずる。
応募方法	以下を郵送またはメールにて送付のこと。 1 NIMS 指定履歴書 (写真貼付) 2 研究業績リスト 3 主要論文別刷/コピー 4編 4 これまでの研究概要と今後の抱負 (A4で2ページ以内) 5 照会可能な方2名の氏名と連絡先 (E-mail アドレスを明記)。 提出した書類は返却できないことを了承のこと 提出された情報は、選考目的以外には一切使用しない。
書類送付先	物質・材料研究機構 環境・エネルギー材料部門 大橋直樹 E-mail: E-Genso-Recruit=ml.nims.go.jp ([=] を [@] に変更)
応募締切	審査は随時行い、適任者が見いだされ次第終了
選考方法	書類選考の上、面接を行って決定
お問い合わせ先	書類送付先と同じ。

## URL

[http://www.nims.go.jp/units/u\\_optical-electronic/employment/hdfqf1000000wm6r.html](http://www.nims.go.jp/units/u_optical-electronic/employment/hdfqf1000000wm6r.html)